



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul *Campus Feliz*

PORTARIA Nº 165, DE 29 DE AGOSTO DE 2019

O DIRETOR-GERAL *PRO TEMPORE* DO CAMPUS FELIZ DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Portaria nº 1850, de 06/09/2016, publicada no DOU em 08/09/2016, RESOLVE:

Art. 1º DESIGNAR os seguintes membros para constituírem a Comissão de Avaliação e Gestão de Ações de Ensino (CAGE) do IFRS - Campus Feliz, conforme art. 6º do Regimento Complementar do Campus Feliz (Resolução Conselho de Campus nº 18, de 11 de junho de 2018):

DIRETOR(A) DE ENSINO DO IFRS - CAMPUS FELIZ (Presidente);

JOSEANE FIEGENBAUM - Matrícula Siape nº 2147750 – Segmento Docente (Titular);

OCINÉIA DE FARIA - Matrícula Siape nº 1848660 - Segmento Docente (Titular);

MATHEUS MILANI - Matrícula Siape nº 1902722 - Segmento Docente (Suplente);

HENRIQUE SANT'ANNA - Matrícula Siape nº 1796170 - Segmento Docente (Suplente);

CAYANE GENRO SANTOS - Matrícula Siape nº 3063556 - Segmento Técnico-Administrativo (Titular);

LUIZ ALFREDO FERNANDES LOTTERMANN - Matrícula Siape nº 2320229 - Segmento Técnico-Administrativo (Titular);

RICARDO SAMPAIO - Matrícula Siape nº 2052903 - Segmento Técnico-Administrativo (Suplente);

ALEXANDRE RODRIGUES SOARES - Matrícula Siape nº 2037609 - Segmento Técnico-Administrativo (Suplente);

MARCELO LEDUR - Matrícula nº 201520300506 - Segmento Discente (Titular);

PAULO LEANDRO SCHAFFER HENZ, - Matrícula nº 201617800325 - Segmento Discente (Titular);

ARYELI DE OLIVEIRA DA COSTA ORTIZ - Matrícula nº 201717770355 - Segmento Discente (Suplente);

DIMAS RODRIGUES DUTRA - Matrícula nº 201617770302 - Segmento Discente (Suplente);

Art. 2º Esta portaria entra em vigor nesta data.

GIOVANI FORGIARINI AIUB

Diretor-geral *pro tempore* do Campus Feliz do IFRS

* A via original assinada encontra-se arquivada no Gabinete da Direção-geral do Campus e está disponível para consultas.